SciFinder

Bibliographic Information

Photosensitive resin compositions. Tsunoda, Takahiro; Yamaoka, Tsugio. (Japan Synthetic Rubber Co., Ltd., Japan). Jpn. Kokai Tokkyo Koho (1977), 5 pp. CODEN: JKXXAF JP 52143012 19771129 Showa. Patent written in Japanese. Application: JP 76-60876 19760525. CAN 89:51436 AN 1978:451436 CAPLUS

Patent Family Information

Patent No.	Kind	Date	Application No.	<u>Date</u>
JP 52143012	A2	19771129	JP 1976-60876	19760525
JP 57009574	B4	19820222		
Priority Application				
JP 1976-60876		19760525		

Abstract

Water-based photosensitive resin compns. contain a water-sol. polymer, a monoacryloxyalkyl phosphate, and a water-sol. photopolymn. accelerator. Preferably, poly(vinyl alc.), monoacryloxyethyl phosphate, and Na anthraquinone- β -sulfonate, resp., are used in the photosensitive compns. The photosensitive resin compns. have good sensitivity, good water developability, and do not cause pollution. Thus, a 5% poly(vinyl alc.) soln. (d.p. = 1400, 89 mol% sapon. degree) 36, monoacryloxyethyl phosphate 0.9, and Na anthraquinone- β -sulfonate 0.09 part were mixed and coated (5 μ thick) on an Al support to give a photosensitive plate. The photosensitive plate was exposed through a neg. and developed with H2O to give a high-quality printing plate.

Patent Classifications

IPC: G03C001-68.

Indexing - Section 74-5 (Radiation Chemistry, Photochemistry, and Photographic Processes)

Printing plates

(photosensitive resin compns. for, contg. water-sol. polymer, acryloxyalkyl phosphate, and sodium anthraquinonesulfonate)

9002-89-5 9003-39-8

Role: USES (Uses)

(photosensitive resin compns. contg. acryloxyalkyl phosphate, sodium anthraquinonesulfonate, and)

131-08-8

Role: USES (Uses)

(photosensitive resin compns. contg. water-sol. polymer, acryloxyalkyl phosphate, and)

32120-16-4 66789-05-7

Role: USES (Uses)

(photosensitive resin compns. contg. water-sol. polymer, sodium anthraquinonesulfonate, and)

Supplementary Terms

polyvinyl alc photosensitive resin plate; acryloxyethyl phosphate photosensitive resin; sodium anthraquinonesulfonate photosensitive resin

⑩日本国特許庁(JP)

① 等許出願公告

翻 (B2) 許 公

昭57-9574

⑤ Int.Cl.
⁵ C 08 F 30/02 2/50

'n

識別記号

庁内整理番号 7308-4J

@@公告 昭和57年(1982) 2月22日

291/00 G 03 C 1/68

7102-4J 7167-4J 6791-2H 発明の数 1

2

(全4頁)

回感光性樹脂組成物

创特 顧 昭51-60876

昭51(1976)6月25日 多田

胡 昭52-143012 公

幽略52(1977)11月29日

個発明 者 角田陰弘

船橋市宮本8の21の8

男 者 山岡亜夫 勿発

船橋市本中山3の22の10

仍出 題 人 日本合成化学工業株式会社 大阪市北区野崎町9番6号

の特許請求の範囲

- スフェート及び水溶性光盘合促進剤を必須の成分 とする水性の腐光性樹脂組成物。
- 2 水溶性高分子がポリピニルアルコール系樹脂 である特許試水の範囲 1 記載の組成物。
- モノアクリロネシアルキルホスフェートがモ 20 ノアクリロキシエチルホスフエートである作許請 水の範囲1記載の組成物。
- 4 水溶性光重合促進剤がアンスラキノンー 8 一ス ルホン酸ナトリウムである特許請求の範囲1記載 の組成物。

発明の詳細な説明

本発明は水で現像することができ、かつ現像板 の排水中に重金属イオンを含まないような感光性 組成物に関するものである。

る強膜層は感光性が良好であって紫外線を照射す ることにより容易に水不溶性となるため、印刷販 の製版やホトエツチング用レジストとして広く使 用されている。しかし酸感光層は暗反応を示すた め予め金属板等の支持体層に塗布した状態で保存 35 見られるようになるのである。しかも有機溶剤の することが不可能であるという作業上の欠点があ り、又も何のクロムを含むため現象後の排水が環

境汚染を招く恐れがあつた。

又ポリピニルアルコールのケイ皮酸エステルが 良好な感光性を有するととも周知であるが、試樹 脂は抽密性であるためこれに光照射した後未感光 5 部分を密出(現像)するには有機溶剤を使用しな ければならず、故有機密剤による作業員の健康阻 客や排板処理の困難性が公害問題をひき起す危険 がある。

本発明者らは水で現像するととができ、かつ現 10 像後の排水に重金属イオンを含まないような感光 性組成物を得るべく程々検討を重ねた結果、水路 性高分子たとえばボリビニルアルコールに光や熱 により容易に重合しうるモノアクリロキシアルキ ルホスフエートと水密性光重合促進剤たとえばア 1 水溶性高分子、モノアクリロネシアルキルホ 15 ントラキノシータースルホン酸ナトリウムとを加 えた組成物は良好な感光性を有し、該組成物の水 溶液を金属板等の基材に塗布、乾燥した後光照射 すると被照射部分のみが水化不溶性となることを 見出し、本発明を完成するに至つた。

従来アクリロイル基の光重合性を利用した水路 性感光性樹脂組成物としてポリビニルアルコール タヒ 2---ヒドロキシエチル(メタ)アクリレートと 光重合促進剤とを添加した組成物が報告されては いるが、該組成物においては光重合促進剤として 25 水磁性の促進剤を用いた場合は必ずしも高い感光 性を得ることができない。そこで光重合促進剤と してたとえはベンゾインアルキルエーテルのよう な油溶性の促進剤を添加しなければならないが、 これを水格性高分子と均一に混合させるためには ポリピニルアルコールと重クロム酸塩とからな 30 水だけでは不町で有機溶剤の併用が必須となる。 しかるに他密性促進剤を均一に溶解させる目的で ポリマー水溶液に有機溶剤が加わるとポリマーと 有機感剤の間で相分離を起しやすくなり、強布の 際の銀膜性の低下、感光性の低下などの悪影響が 使用は塗布、乾燥時における揮発により作業員の 健康を害したり、排水中に混入して公害の源とな る恐れもあるのである。

ところが本発明の組成物は先にも述べた如く水 のみでも均一に溶解し、露光後の現像も水で行な うととができ、しかも非常にすぐれた感光性を示 し、又光硬化後の皮膜層はすぐれた脳窩剤性を有 5 単量体との共重合体のケン化物。これらポリビニ するので、平凹版用磁光剤としてはもちろん、極 性の強い有機溶剤を多量に含むインキを用いるシ ルクスクリーン用レジストとしても好遊に使用す ることができるという特長を有する。

又本発明の感光性組成物が現存の重クロム酸感 10 式 光剤やポリビニルアルコールケイ皮酸エステル感 光剤に比し特に有利な点は、農光層の厚みが数 10~100以と厚い場合でも充分硬化すること及び 金属やプラスチツクス表面或いはポリエステル観 離などとの接着性が特に良好であるてとである。 15 (ただしXは低級アルキレン基义はハロゲン園機 かかる利点は本発明の組成物がシルクスクリーン 用感光剤として前記に例示した如き現存の感光剤 よりすぐれていることを示している。

さらに本発明の感光性組成物は暗反応が少ない という特長を有する。従つて水潜根として長期間 20 えば2―ヒドロキシエチルアクリレート、2―ヒ 保存が可能なはかりでなく、支持体投資へ途布、 乾燥した状態でも長期間保存することが可能であ

なお本発明においてモノアクリロキシアルキル ホスフエートが紫外線照射によりどのような形態 25 スフエートの中ではモノアクリロキシエチルホス をとるのかは未だ明らかではないが、ポリビニル アルコールなどの水溶性高分子にこれがグラフト 重合するか、或いはそのホモポリマーが水密性高 分子を巻き込む如く重合が進んで、その舶果紫外 譲原射部分が水不溶性になるのではないかと思わ 30 ホスフェート、モノメタクリロキシアルキルホス れる。

本発明において使用される水溶性高分子として はポリピニルアルコール系御脂、ポリピニルビロ りドン、ポリアクリルアミド、ポリエチレンオネ シド、ポリ(メタ)アクリル酸又はその塩、ポリ 35 顔は混合時ポリピニルアルコール系樹脂と相分離 エチレンイミン、ポリピニルメチルエーテル、般 粉、変性顔形、メチルセルロース、グルー、カゼ イン、アラビアゴムなどがあげられる。 これらの 中ではポリビニルアルコール系樹脂が特に好適で 金ケン化物のほか、酢酸ビニルを主体とし、これ とエチレン、プロピレン、イソプチレン、1一オ クテン、1ードデセン、1ーオクタデセンなどの セーオレフイン、プロピオン酸ビニル、ステアリ

ン酸ビニルなどのピニルエステル、クロトン酸、 アクリル酸、メダクリル酸、マレイン酸、イダコ ン酸などの不飽和酸或いはこれら不飽和酸のアル キルエステルをはじめ酢酸ビニルと共宜合しうる ルアルコール又は変性ポリピニルアルコールの部

モノアクリロキシアルキルホスフェートとは、

を有する限り使用されうる。

分アセタール化物、部分クレタン化物等が水溶性

CH. - CH-COO-X-O--P -- O H OH

低級アルキレン基)であらわされる化合物を言う。 モノアクリロキシアルキルホスフェートは式

CH1 = CH-COO-X-OH (Xは前記と同様)であらわされる化合物、たと ドロキシプロビルアクリレート、3-クロロ-2 一ヒドロキシプロビルアクリレートなどをリン酸、 無水リン酸又はオキシ塩化リンと反応させること により取得される。モノアクリロキシアルキルホ フェートが感光性能、入手の容易さ及びコストの 点から最も適当である。

なおモノアクリロキシアルキルホスフェートに 類似した化合物としてピスアクリロキシアルキル フエート、ピスメタクリロキシアルキルホスフェ ード、トリスアクリロキシアルキルホスフエート、 トリスメタクリロキシアルキルホスフェートにつ いても検討を行なつたが、これらのホスフェート を起すため均一皮膜を得かたく、又水溶性が低下 · するので水--有機溶剤混合溶剤を使用しなければ ならなくなるなどの問題点があり、本発明の目的 には適当でないことがわかつた。

βースルホン酸ナトリウムが特に良い結果を与え るのでその使用が望ましく、そのほかアクリジン イエロー、ロートルエンスルフイン酸又はその塩、 4,4~アゾピスー4~シアノペンタノイツク酸

又はその塩、2,2~アゾビス(2~アミジノブ ロパン)塩酸塩、メチレンブルー、エチレンジア ミンテトラ酢酸又はその塩、2一クロロアンスラ キノン、2ープロモアンスラキノン、ジアゾニウ 一トリフエニルホスフイン、金属一プロムアセト フェノンなどがあげられるが、これら何示したも のに限られることなく水器性を有する光度合促進 剤であればいずれも使用しうる。

サシアルキルホスフエート及び水溶性光重合促進 削よりなり、これらの成分を水に溶解して皮膜形 成に供されるが、上記各成分の混合割合は水溶性 高分子100重量部に対してモノアクリロキシア ルキルホスフェート10~200度量部、光重合 15 即ち従来は重クロム酸系感光液が用いられていた 促進剤 0.1~20 重量部の範囲内から選ぶのがよ い。 モノアクリロキシアルキルホスフェートが 10重量部未満では感光性が充分に発現せず、一 方200重量部を越えるときには均一皮膜の形成 が困難になる。光重合促進剤の量が前記範囲より 20 2割程度も高めることができるのである。 少ないときは効果が不足し、一方前記範囲より多 いときは経済的に不利になる上に耐水性が不足す るようになる。

水溶液の調製法は特に限定はなく上記の成分を それぞれ水溶液にして混合してもよいし、水又は 26 例 1 すでに1又はそれ以上の成分を含む水溶液に残り の成分を添加、混合する如くしてもよい。得られ る水溶液中の固形分の濃度は1~40重量多程度 とするのが製膜が円滑に進むので実際的である。 又有後溶剤使用による弊帯が余り問題とならない 30 ような場合には、各成分が析出しない範囲で上記 水路波にメタノール、その他の有機溶剤を添加し ても差支えない。

なお上記組成物には必要に応じてクリルアミド。 N,パーメテレンピスアクリルアミド、ジアセト 35 かくして得られた水溶液を厚さ0.25mのアルミ ンアクリルアミド、トリエチレングリコールジア クリレートなどの光架器剤やヒドロキノン、p一 メトキシフエノールなどの熱菌合防止剤を凝加し てもよい。

乳膜は上記水溶波を金異板、その他の基材上に 40 益布、浸渍、噴霧、流延等の手設により付着させ、 **乾燥するととにより達成される。かくして得られ** た益布板を用いて、これに陰画面を通して紫外線 を照射すれば感光部分のみが水不裕性となり宋感

光部分は水溶性を保つので、とれを水洗すれば未 感光部分のみが飲去されて基板上にフオトレジス ト像が形成される。光源としては通常メタルハラ イド灯。ケミカルランプ、趙高圧キセノン灯、ア ム塩、テトラゾニウム塩、遷移金属ハロゲン化物 5 ーク灯、低圧水銀灯、高圧水銀灯などが用いられ る。凸版印刷、凹版、平凹版印刷、ブリント配線 等の目的にはこの像を形成した基材を酸でエッチ ングして製出した会異部分を腐蝕すればよく、又 オフセツト印刷の目的にはこれをそのま まぼとし 本発明の組成物は水消性高分子、モノアクリロ 10 て用いればよい。又上記組成物の皮貌をテトロン をはじめ種々の根準の30~200線程度の機布 や不識布上に形成させれば奈染、スクリーン印刷 の目的に応用することができる。さらにブラウン 智の様光体パインダーとしての使用も可能である。 が、クロムが有害であること、重金属を含むため 輝度が落ちることなどの問題があつた。しかるに 本発明の組成物をパインダーとして用いればクロ ムを使用するととなく、しかもプラウン管塚庭を

> 次に例をあげて本発明の感光性組成物をさらに 説明する。以下「部」、「%」とあるのは特にと とわりのない限り重量基準であらわしたものとす **రం**

重合度1400、ケン化度89モル第のポリビ ニルアルコールの5男水溶液36部と式

であらわされるモノアクリロキシエチルホスフェ ートQ9部との混合液化アンスラキノンーβ−ス ルボン微ナトリウム0.09部を加えて路解した。 ニウム板上にホエーラーにて塗布し、暗所で熱風 乾燥した。皮膜の原さは5ヵであり、極めて均一 で中心部が薄くなるというような現像は見られな かつた。

次にこの被獲板上にネガチブを密澄させて60 caの距離から1.5kmアーク灯にて2分別紫外線照 射し、ついで水道水で未成光部分を洗い赤し、乾 燥した。解像力テストでは細線200ライン/ インチ網点100―130ライン/インチ(20 %.

10%)について良好な像が得られた。

この例1における祖成物の感光性は現在一般に 使用されているポリピニルアルコールケイ皮酸エ ステルと光増感剤とからなる組成物の感光性に比 し約1.2倍の相対感度を有しており、このように 3 現製品中では砕にすぐれていると言われているポ リケイ皮酸ビニル系感光性超成物と同等ないしそ れ以上の感光性を示し、かつ水で現像できるとい うことは本発明の組成物が突用上極めて好ましい ととを意味する。 10

例 2~5

例 2 (+ポリビニルアルコール(重合度)1700、

ケン化度 99 モル系) の10 多水溶液 50部 モノアクリロキシエテルホスフエート 2.5部 アンスラネノンー8―

スルホン酸ナトリウム 0.25部

例3 (ポリビニルアルコール(重合度1700。

ケン化 図89 モルダ)の10 第水溶液 50部 モノアクリコキシブロビルホスフェート **アンスラキノンーβ** スルホン酸ナトリウム 0.25部

例4 (ポリピニルアルコール(量合度1700、

ケン(化度89モル场)の10%水路液 50部.25 L7 5部 モノアクリロキシエチルホスフエート ジアセトンアタリルアミド 1.75部 アンスラキノンー8-

スルホン酸ナトリウム 0.25部

例 5 / ポリピニルピロリドン(ノザイシュアニ 50部 リン社製K--90)の10%水溶液 モノナクリロキシエチルホスフエート 2.5部 アンスタキノン― 🛠 —

スルホン酸ナトリウム 0.25部 35 し、かつすぐれた耐溶剤性を有していた。

上記遠合水密波を例1 に串じて調製し、欧水密 放をそれぞれ厚さ 0.2 5 細の砂目立てしたアルミ ニウム板上に塗布し、暗所にて温風乾燥した。皮 酸の厚さは54となるようにした。次にこれら被40 菌後に同様な方法で得られるスクリーン版とほぼ **種板上に娘画ネガチブを密着させて75㎝の距離**

から 1.5間高圧水銀灯を用いて 2分間染外線照射 し、ついで未感光部分を水で洗い流し、乾燥した。 解像力テストの結果は次の通りであった。

	顔 線 (ライン/インチ)	網 (ライン/インチ)
<i>9</i> 12	200	100-130(20%, 10%)
例3	1.50	100 (20%)
例4	150	100 (20%)
995	150	100 (20%)

なお水溶性高分子としてポリアクリルアミド、 ポリエチレンオキシド、ポリアクリル酸ナトリウ ム、ポリエテレンイミン、変性凝粉、グルー、カ 15 ゼインをはじめ多種の高分子についても実験を行 なつたが、列5に準ずる結果が得られた。又水溶 性光は合促進剤としても前に述べた各種のものを 用いたが、同様に例5に挙ずる結果が得られた。

2.5部 20 例6 (ポリビニルアルコール(食合更800、

ケン化度89モル系)の20%水溶液 50部 モノアクリロキシエチルホスフエート 2.5部 ジアセトンアクリルアミド 2.5部 アンスラキノンーβ— スルホン酸ナトリウム 0.55% pーメトキシフエノール 0.0 528

ポリエステルスクリーンに流布し、暗所で認風乾 30 繰した。皮膜の厚さは60 Mとなるようにした。 次に被援スクリーン上に線面ネガチブを密着し、 7 5 44の距離から 1.5 17 高圧水銀灯を用いて 2 分 間紫外線照射し、ついで未感光部分を水で洗い洗 した。視られたスクリーン版は光分な解像力を有

. 上記の混合水溶波を調製して200メツシュの

7

例6で詞製した混合水溶液をスクリーンに塗布、 葛楽し、暗所に8か月間放置した。8ケ月後例6 に記述した方法で露光、現像したが、途布、乾燥 同じ性能が得られた。